Process and catalyst for producing syndiotactic polymers.

Patent Number:

₹ EP0427696, A3, B1

Publication date:

1991-05-15

Inventor(s):

RAZAVI ABBAS (BE); EWEN JOHN A (US); ELDER MICHAEL J (US)

Applicant(s):

FINA TECHNOLOGY (US)

Requested

Patent:

▼ JP3179006

Application

Number:

EP19900870172 19901009

Priority Number

(s):

US19890419055 19891010

IPC Classification: C08F4/642; C08F4/76; C08F10/00; C08F12/00; C08F14/00; C08F14/06

EC Classification: C08F10/00

Equivalents:

CA2027144, CN1053797, CN1061996B, CN1184118, DE69033719D, DE69033719T,

ES2156106T, JP3073227B2, KR196262

Abstract

Syndiospecific catalysts and processes for the syndiotactic propagation of a polymer chain derived from an ethylenically unsaturated monomer which contains 3 or more carbon atoms or is a substituted vinyl compound. The catalysts comprise an unbalanced metallocene cation, characterized by a cationic metallocene ligand having sterically dissimilar ring structures joined to a positively charged coordinating transition metal atom, and a stable noncoordinating counter anion for the metallocene cation. One of said ring structures is a substituted or unsubstituted cyclopentadienyl ring and the other of the ring structures is a substituted cyclopentadienyl group which is sterically different from the first cyclopentadienyl group. A structural bridge between cyclopentadienyl groups imparts stereorigidity to the catalyst. The catalyst is contacted with a C3+ alpha olefin or other ethylenically unsaturated compound in a polymerization reaction zone and maintained in contact with the catalyst in the reaction zone under polymerizatio conditions to produce a syndiotactic polymer.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

09 日本 国特許 庁(JP)

卯特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-179006

⑤Int. Cl. ³

Ì

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)8月5日

C 08 F 10/00 4/602 M J F M F G 7167-4 J 8016-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全17頁)

公発明の名称 シンジオタクチツク重合体の製造方法および製造用触媒

②特 願 平2-273133

20出 顧 平2(1990)10月11日

優先権主張

@1989年10月10日@米国(US)@419055

アメリカ合衆国テキサス州77058ヒユーストン・ケントウ

ン ッドアペニュー 16615

の発 明 者 アパス・ラザビ

ベルギー国7620パトウラージュ・リュドフランドルナンバ

-- 9

アメリカ合衆国テキサス州77546フレンズウッド・ストー

ンレツジ 706

の出 願 人 フイナ・テクノロジ

アメリカ合衆国テキサス州75221ダラス・ピーオーボツク

ス410

ー・インコーポレーテ ッド

四代 理 人 弁理士 小田島 平吉

明和事

] [発明の名称]

シンジオタクチック重合体の製造方法および製造 田曲は

2 [特許請求の範囲]

3. (a) 不均衡なメタロセンカチオンおよび該
メタロセンカチオン用の安定な非配位性の対アニ
オンを有しており、該メタロセンカチオンは正に
荷電されている配位性の適移金属原子と運結して
いる立体的に異なる環構登を有するカチオン性
の
メタロセン配位子により特徴づけられており、
は
は
流の一方は産換されたもしくは来歴換のの位
は
なのがエニル環でありをして
該環構造ののかりである。
は
なる置換されたシクロペンタジェニル
基とは立体的に
異なるといるであり、
そして
数・クロペンタジェニル
基として
数はつの、カロペンタジェニル
を
であり、
そして
数は、カロペンタジェニル
を
の
回転を助止ために
数配位性の金属原子に
関係にある、メタロセン
放棄を
確値し、
(b)
数触媒を重合反応区域において
炭素数が3

以上であるかまたは歴袋されたビニル化合物であ

るエチレン系不飽和単量体と接触させそして該反 応区域を重合条件下に保って該単量体のシンジオ 特異的重合を起こす

ことからなる、エチレン系不飽和単量体から誘導 される重合体額をシンジオタクチック成長させる 方法。

2.(a) 式:

[R"(CpRn)(CpR'm)MeQk]*[P]-[大中、

各Cpはシクロペンタジエニルまたは置換されたシクロペンタジエニル環であり、

各Rは同一もしくは異なっておりそして炭素 数が1~20の炭化水業基であり、

各 R 'は同一もしくは異なっておりそして炭 来数が 1 - 2 0 の炭化水素基であり、且つ (C p R 'm)が(C p R n)と立体的に具なる ように選択され、

R "は触媒に立体固定性を与えるためのCp 環類の間の構造的ブリッジであり、

Meは元素の周期律表の4b、5b、または

特閒平3-179006 (2)

6 b 族金属であり、

各Qは炭素数が1-20のヒドロカルビル基であるかまたはハロゲンであり、

Pは安定な非配位性のアニオンであり、

n は 0 - 4 であり、 m は 1 - 4 であり、 k は 0 - 2 である}

により特徴づけられているメタロセン触媒を準備 し、

(も)数触媒を重合反応区域において炭素数が3 以上であるかまたは配換されたビニル化合物であるエチレン系不飽和単量体と接触させそして数反応区域を重合条件下に保って該単量体のシンジオ特異的重合を超こす

ことからなる、エチレン系不飽和単量体から誘導 される重合体額をシンジオタクチック成長させる 方法。

3.(a)式:

[R"(CpRn)(CpR'm)MeQk]*[P]~ [式中、

各Cpはシクロペンタジェニルまたは置換さ

てシンジオタクチックポリプロピレンを製造する ことからなる、シンジオタクチックポリプロピレ ンの製造方法。

5.不均衡なメタロセンカチオンおよび歌メタロ センカチオン用の安定な非配位性の対アニオンか らなっており、該ノタロセンカチオンが れたシクロペンタジエニル環であり、

各Rは同一もしくは異なっておりそして炭素数が1-20の炭化水素基であり、

各 R 'は同一もしくは異なっておりそして炭 素数が 1-20の炭化水素基であり、且つ ($C_pR'm$)が(C_pRn)と立体的に異なる ように選択され、

R "は触媒に立体固定性を与えるためのCp 護服の間の構造的ブリッジであり、

Me は元素の周期律表の 4 b、 5 b、または 6 b 集金属であり、

各Qは炭素数が1-20の炭化水素基である かまたはハロゲンであり、

Pは安定な非配位性のアニオンであり、

n は 0 - 4 であり、m は 1 - 4 であり、k は 0 - 2 である1

により特徴づけられているメタロセン放鍵を準備 し、

(b) 散放媒を重合反応区域においてプロビレン と接触させそして数反応区域を重合条件下に保っ

式:

(R*(CpRn)(CpR'm)MeQk]*[P]-[式中、

各じゅはシクロペンタジェニルまたは置換されたシクロペンタジェニル環であり、

各日は同一もしくは異なっておりそして炭素 数が1-20の炭化水素基であり、

各 R 'は 同一も しく は 異なって おりそして 炭 素数 が 1 - 2 0 の 炭化水素基 で あり、 且 つ (C p R 'm)が(C p R n)と 立体的 に 異なる ように 選択され、

R"は触媒に立体固定性を与えるためのCp 環類の間の構造的ブリッジであり、

Meは元素の周期律表の4b、5b、または 6b無金属であり、

各Qは炭素数が1-20のヒドロカルビル基 であるかまたはハロゲンであり、

Pは安定な非配位性のアニオンであり、

n th 0-4 τ b 9 x m th 1-4 τ b 9 x k th 0-2 τ b b 1

により特徴づけられている、並合体鎖のシンジオ タクチック皮及で使用するためのメタロセン触媒。 3 【発明の詳細な説明】

本出願は、現在米国特許番号 4.8 9 2.8 5 1 となっている 1 9 8 8 年 7 月 1 5 日に出願された 出顕番号 2 2 0.0 0 7 の一部継続出願である。

本発明は、エチレン系不飽和化合物からシンジオタクチック重合体を製造するための触媒および方法に関するものであり、そして特に、異なるシクロペンタジェニル環類を有する立体固定性(streorigid)のカチオン性のメタロセン触媒上でのプロピレンまたはそれより高級なアルファオレフィンの重合によるシンジオタクチックポリオレフィンの製造に関するものである。

本発明を要約すれば、炭素数が3以上であるかまたは監換されたビニル化合物であるエチレン系不飽和単量体から誘導される重合体額をシンジオタクチック成長させるためのシンジオ特異的(syndiospesific)触媒および方法である。 鉄触媒は、正に荷電されている配位性の遷移金属原子と

中に最初に関示されている。この特許に関示され ている如く、シンジオタクチックポリプロピレン は三塩化チタンおよび一塩化ジエチルアルミニク ムから製造された触媒を使用することにより製造 された。ナッタ他に対するその後の米国特許番号 3.305.538は、シンジオタクチックポリブ ロビレンを製造するための有機アルミニウム化合 物と組み合わされたパナジウムトリアセチルアセ トネートまたはハロゲン化されたパナジウム化合 物の使用を開示している。エンリック(Emrick)に 対する米国特許番号3.364.190は、シンジ オタクチックポリプロピレンを製造する際の敵糊 分割状の三塩化チタンまたはパナジウム、塩化ア ルミニウム、トリアルキルアルミニウムおよび燐 含有ルイス塩基からなる触媒系を開示している。 これらの特許参考文献中に開示されており且つ当 技術で公知の如く、シンジオタクチックポリプロ ピレンの構造および性質はアイソタクチックポリ プロピレンのものとは相当異なっている。アイソ タクチック構造は典型的には低合体主鎖を頭る仮 シンジオタクチック重合体は、主要重合体領中で単量体単位が互いに交互にしかも規則的に並んでいる非対称性炭素原子のエナンチオマー配置を有している独特な立体化学的構造を有している。シンジオタクチックポリプロピレンはナッタ (Natta)他による米国特許番号3.258.455

定の面の同一側上に連続的単量体単位の第三級炭素原子と結合しているメチル基を有していると記されており、例えばメチル基は全てその面の上または下にあると記載されている。フィッシャーの投影式を用いると、アイソタクチックポリプロピレンの立体化学的原序は下記の如である:

... 4444...

構造を記載するための別の方法はNMRの使用によるものである。アイソタクチック五種(pentad)に関するポヴェイのNMR命名法は...nnnm...であり、ここで各「m」は面内の同一個上の「メソ」二種(dyad)または連続的メチル芸を表わす。当技術で公知の如く、銀の構造におけるずれまたは逆転が重合体のアイソタクチック度および結晶性を低下させる。

アイソタクチック構造とは対照的に、 シンジオタクチック重合体とは鎮中の連続的な単量体単位の第三級炭素原子と結合しているメチル基が重合体のその面の反対側にあるものである。 シンジオ

特原平3-179006 (4)

タクチックポリプロピレンは下記の如くジグザグ 表示で示される:

シンジオタクチックポリ塩化ビニルおよびポリ スチレンの対応する表示はそれぞれ下記の如くで ある:

フィッシャーの投影式を用いると、シンジオタクチック重合体は

として示される。

NMR命名法では、この五種は...rrr...として

および1987年9月11に出版された095、755中に開示されている。これらの出版は優光 性の立体固定性メタロセン放鉄を開示しており、 該放鉄はオレフィン類を重合させてアイソタクチッ ク重合体を製造しそしてそれは高度にアイソタク チック性のポリプロピレンの重合において特に有 である。

シンジオタクチックポリプロピレンまたは他のシンジオタクチックポリオレフィン類を製造するための触媒は、上記の出願番号 2 2 0 .0 0 7 中に開示されている。これらの触媒はプリッジされている立体固定性のメタロセン触媒である。 散放は 見なるシクロペンタジエニル基の間に伸びている 現で(CpRn)(CpR'm)McQk (1)により特徴づけられている。式(!)において、Cpはシクロペンタジエニルまたは置換されたシクロペンタジエニル環を表わし、そして R'は 放素数が! - 2 0 のと ドロカルビル基を表わす。 R"は 放蝶に 立体固定性を与えるための

記され、ここで各「r」は「ラセミ」二種、すむわち面の反対側にある連続的メチル基、を表わって知の部合が重合体のシンジオタクチック度を決める。シンジオタクチック重合体は結晶性であり、そして不辞性である。この結合をといる。ないでは、シンジオタクチックをはいて、シンジオタクチックがはである。アクタテックでは、シンジオタクチックをはいて、シンジオタクチックをはいる。アクチックを登りませる。では、そして本質的にワックス状生成物を生じる。

触媒は上記の三種の全部の型の重合体を製造できるが、触媒が非常のわずかなアククチック重合体を有する主としてアイソタクチックまたはシンジオタクチック重合体を製造することが望ましい。アイソタクチックポリオレフィン類を製造する触媒は、1987年4月3日に出願された現在出版総統中の米国特許出版書号034.472、1987年9月11日に出願された096.075、

Cp環類の間の構造的ブリッジであり、Mcは悪容金質を表わし、そしてQはヒドロカルビル基またはハロゲンである。(CpR'm)が(CpRa)
た立外的に異なる歴換されたシクロペンタジエニル環であるように、R'mは選択される。nは0
ー4(0はヒドロカルビル基がないことを示し、すなわち未置換のシクロペンタジエニル環)に変化し、mは1ー4に変化し、そしてkは0ー3でれる。立体的に異なるシクロペンタジェニル環はアイソタクチック重合体というよりむしろ主としてシンジオタクチック重合体を製造する。

その他の型のメクロセン放媒は、ターナー
(Turner)他のヨーロッパ特許出版277,003
およびターナーの277.004中に関示されて
いるカチオン性放媒である。これらの出版に関示
されている如く、ビス(シクロペンタジェニル)ジ
ルコニウム、チタンまたはハフニウム化合物が、
プロトン供給可能カチオンを含む第二化合物と反
応するか、または第一化合物上で配位子と不可逆
的に反応するカチオンおよびかさ高い安定アニオ

ンからなっているイオン交換化合物と反応する。 ヨーロッパ特許出願277.003および277. 004中に記されている触媒は木質的にはエチレ ンの重合においてそしてより一般的にはアルファ オレフィン類、ジオレフィン類および/または炭 素数が2-18のアセチレン系不飽和化合物の重 合において特に重要であることが開示されている。 該ヨーロッパ出願で主として朔示されているのは、 エチレンの重合またはエチレンとプロピレンもし くは1-プテンとのまたはプロピレンおよび1-プテンもしくは1.4-ヘキサジェンとの共重合 である。ターナーおよびターナー他の出額に関示 されている如き茁合体の立体特異性またはそれの 欠如は一般的には論じられていないが、出頭27 7.004中にはアタクチックポリプロピレンを 製造するためのそして一例(実施例39)ではア イソタクチックポリプロピレンを製造するための 実施偶が示されている。

本発明に従うと、炭素数が3以上であるかまた は変換されたビニル化合物であるエチレン系不能

うに選択され、Rでは触媒に立体固定性を与えるための環境の間の構造的ブリッジであり、Meは元素の周期律表の遷移金属を要わし、nは0-4であり、mは1-4であり、kは0-2であり、Pは安定な非配位性のアニオンである1。

[R"(CpRn)(CpR'm)MeQk]*[P]- (2) {式中、

Cpはシクロペンタジェニルまたは産換されたシクロペンタジェニル環であり、RおよびR'は同一もしくは異なっておりそして炭素数が1-20のヒドロカルビル基であり、且つCpR'mがCpRnと立体的に異なるよ

ブリッジにより与えられる。好道には、遷移金属 原子はチタン、ジルコニウムまたはハフニウム原 子である。

本発明は、中性であってもまたはカチオン性で あってもよいある種の立体固定的メタロセン無お よびシンジオタクチック重合体成長における触媒 としてのそれらの使用を包括している。ここで使 用されている通常の業界用語に従うメタロセンと いう話は、2個のシクローC*配位子(シクロペ ンタジエニルまたは層様されたシクロペンタジエ ニル理類)が悪移会風或いは金属ハライド、アル キル、アルコキシ、またはアルキルもしくはアル コキシハライドなどにより供給可能な中心にある すなわち「サンドイッチ」状の金属原子と結合し ている有機金属配位性化合物を示している。シク ローC。配位子が中心に配位された金属原子の面 の上または下に配向されているため、そのような 構造は時には「分子サンドイッチ」とも称されて いる。「カチオン性メタロセン」という苔は、中 心の配位された金属原子が正の電荷を有している

メタロセンを意味しており、すなわちメタロセン 錯体は安定なアニオンと一緒になっているカチオ ンである。本発明に包括される中性およびカチオ ン性の両者のメタロセン類は立体固定的である。 立体固定性がメタロセン鎖体に付与されて、置換 されたシクロペンタジエニル環鎖の配位輪の周囲 においてし種以上の方法により付与される物理的 または構造的関係による回転を防止している。置 換基が2種の置換されたシクロペンタジエニル環 類の間の結合されていない空間的相互作用による 従来からの意味での立体的障害を与えるているよ うな置換されたシクロペンタジエニル環類によっ て、立体固定性は付与される。置換されたシクロ ペンタジエニル環類の低い運動エネルギー状態を 与えることによっても、立体固定性を付与するこ とができる。

前記の如く、元の出版である出願番号220。 007は立体固定的メタロセン触媒の使用による シンジォタクチックポリプロピレンまたは他のポ リオレフィン類の製造を開示している。本発明は

でなくてもよく、しかも実際には普通はブリッジされていない。さらに、該ヨーロッパ出顧中に開示されているメタロセン競媒が立体固定性を付与するためのブリッジ度になるまでは、その対象ではない。本発明で使用されるカチオとは対照的に、本発明で使用されるカチオということだけでなく、シクロペンタジェニル基が異なっていなければならない。

本発明で使用される立体固定的なカチオン性メタロセン放媒は、下記式:

[R*(CpRn)(CpR'm)MeQk]*{P]*(2) [式中、

C p、 R、 R′、 M e、 Q、 P、 k、 m およ びn は前記の如くである}

により特徴づけられている。立体固定性は、特許 番号4.892,851中に開示されているのと同様な構造的ブリッジにより付与される。

(2)においてPにより示されているアニオンは、上記のターナーのヨーロッパ出版中に記され

特許出願番号220.007中に開示されている 型であってもよい立体固定的メタロセン触媒を使 用しており、ここでは立体固定性はブリッジ構造 により付与されており、メタロセン配位子がイオ ン化されて安定なカチオン性触媒を与える。本発 明で使用されるカチオン性メタロセン触媒は上記 のヨーロッパ特許出願 2 7 7,003 および 2 7 7,004中に開示されている型の工程に従い製 造できるが、好適には以下にさらに詳細に論じら れているトリフェニルカルペニウムポレートを用 いる方法により製造される。故ヨーロッパ出願に 崩示されている型の工程を本発明で使用しようと するカチオン性メタロセン触媒の製造で使用する 場合には、ある種の重要な差異が観察されるはず であり、それは該ヨーロッパ出願はシンジオタク チック重合体の製造を開示していないためである。 すなわち、故ヨーロッパ出顧に開示されているメ タロセン放送では、シクロペンタジエニル基は同 ーであってもまたは異なっていてもよく、そして それらはブリッジ可能であるのだが必ずしもそう

[M o (P h F •)-] (ここでP h F •はペンタフルオリールフェノールである) 、[C 2O •]、

[SbR。]-、および[AdR。](ここで各Rは独立してCd、C」-C。-アルキル落、肝道にはメチル落、アリール器、例えばフェニルもしくは最終されたフェニル落、または弗象化されたアリール基である)が包含される。本発明で使用できる

十法の他に、アニオン性対イオンの別の重要な特徴は安定性および結合性である。アニオンは電子を吸引するメタロセンカチオンによって中性にされない程度まで充分安定性でなければならない。カチオンとの結合強度は、それが単量体を鎖皮及反応に挿入させる手段となる程度のものである。

(CH2=CH-)により特徴づけられている皮化水素または置換された炭化水素化合物を意味する。本発明で使用できるそのような化合物は少なくとも3個の炭素原子を有しているかまたは置換されたビニル化合物、特に塩化ビニル、である。それらは下記式:CH2=CH-Rにより特徴づけられており、ここでRはヒドロカルビル基または非ヒドロカルビルを基である。例えば、本発明に従い1ープテンから重合体鎖のシンジオ特異的成長を行ってシンジオタクチック重合体配置を得ることができる。シンプオタクチックプロピレ

ターナーのヨーロッパ出國に開示されているメ タロセン触媒には、メタロセン触媒舞として機能 するメタロセン配位子のプロトン化によりルイス 塩基が製造されるかもしれないというある種の欠 点がある。本発明で使用される型のカチオン性メ タロセン触媒を製造するための好遊な工程は、非 配位性溶媒中でのアニオン性化合物とシクロペン タジエニル基間のブリッジにより不均衡に且つ立 体固定性にされているジメチルメタロセンとの反 応を含んでいる。例えば、トリフェニルカルベニ ウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ポロネ **ートを例えばトルエンの如き疳媒中で中性メタロ** センと反応させることができる。そのような触媒 およびそれらの製造はジョーン・A・エウェン (John A. Ewen)およびミハエル・J・エルダー (Michael J. Elder)による1989年10月30 日に出願された「オレフィン類の重合用のメタロ セン触媒の製造」に関する米国特許出願番号41 9,046中に開示されており、それの関示はこ こでは全て参考用のものである。

ンは多分最も大きな実用性を有しており、そして本発明はシンジオタクチャクポリプロピレンの製造に関して詳細に記されている。 しかしながら、シンジオタクチック配置が望まれる他の化合物にも興味がもたれている。

特別平3-179006(8)

ものではないが、元の出顧に開示されている型の中性メタロセン類がザンベリ(Zambelli)、A・他の「プロペンのアイソタクチック重合:メチルアルミノキサン無しの4族メタロセンを基にした均質 放鮮」、マクローモレキュルス(Nacro-Nolecules)、1989、22、2186-2189頁に開示されている。MAOとの反応によりカチオン性錯体を生成すると信じられている。MAOと特から誘導されるアニオン性種が単量体が入に影響を与えて異性化を引き起こし、それが重合体額の成長中の一方の放粧位置から他方への鎖泳と一緒になった時にシンジオタクチック性を生のあと一緒になった時にシンジオタクチック性を生じることも信じられている。本発明で関ばは単量体積入および鎖泳動中に異性化を行う。

上記の如くMAOを本発明の実施において使用する必要はなくしかも好ましくは使用しないということ以外は、上記の特許出願番号220.007中に開示されている工程および反応条件を本発明で使用することができる。先行技術は、共触媒

オン形でなければならず、そして散プリッジされ たメタロセン類をさらに記載するために出願者号 2 2 0 . 0 0 7 の関示をここでは全て参考用に配 しておく。 R "構造的ブリッジは好適には炭素数 が1-6の、より昇道には1-4の、アルキル基、 またはケイ楽、ゲルマニウム、焼、空楽、ホウ素、 もしくはアルミニウムを含有しているヒドロカル ビル基からなる群から選択される。アルキル架構 が好遇である。それらの例には、置後されていて もまたは未置換であってもよいメチル、エチルお よびプロピルブリッジが包含される。Me は元素 の周期律表の4、5、または8装金属であるが、 好適には4または5族金属であり、そしてより好 過には4族金異、特にチタン、ジルコニウムまた はハフニウムである。パナジウムが5族金属の中 では最も適している。各口は炭素数が1-20の ヒドロカルビル基であるかまたはハロゲンである。 実際問題として、Qは普通メチルもしくはエチル 基または塩素である。シンジオ特異的であるため

としてのMAOをメタロセン触媒と共に約100 -1000のアルミニウム対配位性金属(Me) のモル比を与える化学量論的当量よりはるかに過 場量で使用することを開示している。MAOは一 般的に本発明では使用されず、そしてそれを使用 するとしてもそれは上記の範囲よりはるかに少な く、そして野適には10以下の、より舒適には1 以下の、AS/Meモル比を与える量である。

.. ...

本発明で使用される触媒はシンジオ特異的であり、そして高いシンジオタクチック指数を有する重合体を製造する。元の出版である出願番号220、007中に開示されている如く、シンジオタクチック重合体は一般的に対応するアイソタクチック重合体より低い結晶化熱を有する。さらに、重合体動中での同一番号の不完全度に関しては、シンプオタクチック重合体はアイソタクチック重合体より高い融点を有する。

本発明で使用されるメタロセン放媒は出版番号 220,007中に開示されているのと実質的に 同一のブリッジされた機会であってもよいがカチ

では最も適している。各口は炭素数が1-20の 好遇には、本発明のシンジオ特異的メタロセン ヒドロカルビル基であるかまたはハロゲンである。 放鉄はシクロペンタジェニル基の平面投影図とし 実際問題として、Qは普通メチルもしくはエチル て見る時にはメタロセン配位子の両側対称性を示 基または塩素である。シンジオ特異的であるため している。ここで使用されている「両側対称性」 には、メタロセン放鉄中のCD環類は2個のCD という節は、置換されたまたは未置換のCP基の 軸を通して見た配位子の対称性を意味する。例えば、イソプロピリデン(シクロペンタジエニルー 1-フルオレニル)配位子はそのような両側対称 性を示すが、三位置で置換されたシクロベンタジ エニル基を有する対応する構造は両側対称性を示 さない。シクロペンタジエニル基の 3 および 4 位 型に 2 個の同一置換基を有する配位子は両側対称 性を有する。

特許請求の範囲により示されている本発明の範囲によりとするものではないが、重合反応では類が放棄位置で移動するにつれて放媒を登録で移動するにつれて放媒を登録を登録したの異性化して、異なのでは、というの異性化がシンジオタクチックを重合体の交互の配置特徴をもたらし、そして必能が異なるをからないの構造を生じる。

本発明で使用するための舒適な触媒では、Me

上記の現在出職継続中の出版番号 4 1 9,0 4 6 に記されている如きトリフェニルカルペニウムポロネート類との反応により、製造することができる。選当なメタロセン先駆体 (カチオン性触媒を生成する反応前) はメチレン(シクロペンタジエニルー1ーフルオレニル)ジルコニウムジメチル およびメチレン(インデニル)(シクロペンタジエニルー1ーフルオレニル)ジルコニウムジメチル、イソプロピリデン(シクロペンタジエニルー1ーフルオレニル)ジルコニウムジメチル、イソプロピリデン(シクロペンタジエニルー1ーフルオレニル)ジルコニウムジメチル 、イソプロピリデン(シクロペンタジエニルー1ーフルオレニル)ジルコニウムジメチル 並びに対応するジクロライド類である。

下記の実施例は無鉄先駆体の製造方法を開示しており、第二の方法が比較的安定で且つ活性である触媒を生成するために好ましい。不純な無媒により一般的には低分子量の無定形置合体が生じるため、無媒験体は「清浄」であることが重要である。一般的には、メタロセン結体の製造は、Cp または優換されたCp配位子を製造しそして単機

はチタン、ジルコニウムまたはハフニウムであり、 Qは肝道にはメチルまたはハロゲン、肝道には坩 素、であり、そしてkは好道には1であるが、そ れは金属原子の原子値により変えることができる。 例示用のヒドロカルビル基には、メチル、エチル、 プロピル、イソプロピル、プチル、イソプチル、 アミル、イソアミル、ヘキシル、ヘプチル、オク チル、ノニル、デシル、セチル、フェニルなどが 包含される。本触媒中で使用できる他のヒドロカ ルビル基には、他のアルキル、アリール、アルケ ニル、アルキルアリールまたはアリールアルキル 益が包含される。さらに、RnおよびR'mは Cヵ環中で1個の炭素原子と結合しているヒドロ カルビル基並びに環中で2個の炭素原子と結合し ている基からなることもできる。本発明で使用さ れる触媒は、特許出版番号220.007中に開 示されている工程に従い製造された中性のメタロ セン部分を次に上記のヨーロッパ出版277.0 03および277.004に従いカチオン性の状 態に転化させることにより、またはより好適には

しそれを次にハロゲン化された金属と反応させて 競体を生成することからなっている。

下記の実施例は中性メタロセンの製造を説明す るものであり、それは次に本発明で使用するため のカチオン性メグロセン触媒に転化させることが できる。ジルコニクムおよびハフニクムメタロセ ン触媒の両者に関して、A、BおよびCと表示さ れている三種の合成工程を記載する。合成工程は 全ての方法において不抵性気体雰囲気下で真空大 気グローブポックスまたはシュレンク技術を用い て実施された。合成工程は一般的に、1)ハロゲ ン化されたまたはアルキル化された金属化合物を 製造し、2)配位子を製造し、3)錯体を合成し、 そして4)鎖体を精製する政策からなっている。 プリッジされた配換されたシクロペンタジエニル 配位子の合成は、最終されたフルヴェンを要求さ れる異なるシクロペンタジエニル環頼を生成する のに充分な反応条件下で置換されたシクロペンタ ジェニルと接触させることにより、実施される。 フルヴェン中では、末端炭素原子は二重結合によ

转 第 3 - 1 7 9 0 0 6 (10)

り式

$$C_{p} = C_{H_{\pm}} \tag{3}$$

により示されているシクロペンタジエニル環と結 合されている。歴典されたフルヴェン中では、末 端皮素原子はジ歴典されておりそして歴典基は下 記の式:

に従いCp環上で生じることができる。

式(4)において、RおよびR'はヒドロカルビル基であり、ここで各RおよびR'は同一もしくは異なっており、そして0ぐaぐ4である。合成の他の三段階は下記に示されている知くしてまたは当技術で公知の他の方法によって実施することができる。これらの方法によりジメチルフルヴェンおよびフルヴェンから製造される触媒先駆体は、イソープロピリデン(シクロベンタジエニルー1ーフルオレニル)Me C 4 であり、ここでMe は 実施側によってジルコニウムまたはハフニウムである。

モルのメチルリチウム(CH,Li)が含まれていた。CH,Liをフルオレン溶液に滴々感知しそして深い健赤色溶液を数時間にわたり澄拌した。 気体発生が停止した後に、溶液を-78℃に冷却し、そして26.5g(0.25モル)の6.6ージメチルフルヴェンを溶液に滴々脈加した。 赤色溶液を流々に重異に吸めそして一夜搅拌した。 溶液を含って熱理しそして10分間撹拌した。溶液の有機部分を100ma部分のジェチルエーテルを開かるサインので発達した。 有機相からエーテルを除去すると黄色固体が残り、それを多り、これを発力では、そして過剰のメケノールの添加により2℃で再結晶化させて、白色の粉末を生成した。

配位子の元素分析は、炭素が化合物の91.8 重量%でありそして水溶が7.4%であることを 示した。これはC21H20に関する92.6% の炭素および7.4%の水素に相当する。配位子 に関するNMRスペクトルは、それの構造が厳換 方法Aでは、音媒としてテトラヒドロフラン
(「THF」)を使用してハロゲン化された金属化合物が製造されて、最終的な触媒類体中に結合されているTHFを生じる。特に、マンゼル(Manzer). L.、インオーガニック・シンセシス(Inorg-Synth.)、21、135-36(1982)中に記されている如くしてMeC2、2THFは製造された。下記の実施例ではMeはジルコニウムおよびハフニウムであるが、それはチタンまたは他の遷移金属を含むこともできる。

世典されたシクロペンタジェニル配位子は、特定のブリッジまたは理量換基の選択に依存して、当技術で公知の強々の方法を用いて製造することができる。下記の実施例に示されている好適な超様では、配位子は2.2ーイソプロピリデン(シクロペンタジェニルーーーフルオレニル)である。この配位子を製造するためには、4.4g(0.25 モル)のフルオレンを側距および滴下漏斗を備えた丸底フラスコ中で3.50≡4の丁HF中に溶解させた。漏斗内にはエーテル(1.4 M)中の0.25

されるとフルオレニル基を生成する第二のシグロベンタジエニル環とイソプロピルブリッジにより結合されている1個のシクロベンタジエニル環とを含んでいることを規定した。

この配位子および会属四塩化物一丁HF新体を用いて中性メタロセン類体が合成された。 0.0 5 モルのローブチルリチウムヘキサン(1.6 M)を6.8 g(0.0 2 5 モル)の上記のCP配位子を含すしている100 m4の丁HF疳液に摘を35℃により、触媒が見るされた。 200 m4の丁HF中に含まれている9.4 g(0.0 2 5 モル)のファC 2。 - 2 THFを配位子が終し、200 m4の大阪アラスコ中に急でした。 漢がしながら500 m4の大阪アラスコ中に急でで12時により、して2 および赤色固体の程を力を単位した。

方法Aに従い製造されたメタロセン類体は幾ち か不純でありそして極端に空気および水分飯感性 であることが認められた。そのため、下記の実施 例では方法Aの触媒は1種以上の下記の精製工程 を用いて精製された:

1.ペンタンを用いる抽出。固体の赤色触媒集体中に含有されている痕跡量の黄色不純物をペンタンを用いてペンタンが無色になるまで繰り返し抽出した。

2.分別再結晶化。赤色鏡体を1000m2のトル エン中に溶解させ、それを散孔焼結ガラスフリットを通して進過しそしてペンタンの透加により飽 和溶液を生成することにより、白色 Li C 2から 分離した。赤色のジルコニウム鏡体は-200℃ における結晶化を用いて単載された。

3.パイオービーズ上でのクロマトグラフィー。
50gのパイオービーズSM-2 (20-50メッシュ球、パイオーラッド・ラポラトリイス製の高
組合スチレンージビニルペンゼン共重合体)を3
0×1.5cmカラム中で真空下で70℃におい
て48時間にわたり乾燥した。ピーズを次にトル
エンを用いて数時間にわたり平衡化した。トルエ

H ! C Q.を別個に-78℃の125 m4の塩化メチ レン中でスラリー化した。HfCタ。スラリーを配 位子遊波を含有しているフラスコ中に急速にカニュ ーレ盃加した。配合物を一78℃において2時間 にわたりスラリー化し、放置してゆっくり25℃ にまで貶め、そしてさらに12時間批拌した。不 溶性の白色塩 (LiCR) を違別した。褐色/黄 色の塩化メチレン溶液を一20℃に12時間にわ たり冷却しそして上泄み欲をカニューレ験去する ことにより、中程度の空気敏感性の黄色粉末が得 られた。その上に再びカニューレで戻されている 冷たい上澄み被を繰り返し違別することにより、 明るい黄色の生皮物を遊結ガラスフィルター上で 洗浄した。俗媒を真空を用いてポンプ除去するこ とにより触媒雑体を単雌し、そしてそれを乾燥し ている脱酸素化されたアルゴンの下で貯蔵した。 この方法で5.5gの触媒錆体が生成した。

方法 B を用いて製造されたハフニウム 輸体の元素分析は、メタロセンが 4 8 . 7 9 重量%の炭業、3 . 4 %の水素、 1 5 . 1 4 % の塩素および 3 3 .

ン中の赤色放縦鎖体の濃縮溶液をカラム下で 1 5 0 - 2 0 0 m4のトルエンを用いて溶離した。 真空下でトルエンを蒸発させることにより、 鏡体を回収した。

別の合成工程としての方法Bでは、より空気安 定性でありより活性な中性メタロゼン類が得られ、 そしてそれらをカチオン性触媒に添加して高部合 のシンジオタクチックポリプロピレンを生成する ことができる。この方法では、塩化メチレンが非 配位性避難として使用される。下記の方法は遷移 金具としてパフニウムを使用するが、放工程はジ ルコニウム、チタンまたは他の遷移金属の使用に も応用できる。最後されたシクロペンタジエニル 配位子は上記の方法Aに記されているのと同じ方 法でTHF中で合成された。方法Aに記されてい る如くして溶媒を真空中で除去しそしてペンタン て洗浄することにより、配位子の赤色ジリチオ塩 (0.025モル)が単離された。単離された赤色 のジリチオ塩を125m4の冷たい塩化メチレン中 に疳解させ、そして等量(0.025モル)の

2%のハフニウムからなっていることを示した。 これらの百分率はCıiHiaHfCstに対する理論 値、すなわち48-39%の炭素、3.45%の水 金、13.59%の塩素および34.11%のハフ ニウムに匹敵している。同様に、方法Bを用いて 製造されたジルコニクム触媒も予測値または理論 値に近い元素分析を示している。さらに、下配の 実施例中に示されているある種のハフニクム輸体 は約4%の2mC島も合有している96%純度の HICOを用いて製造された。さらに別の放棄試 料は99、99%雑皮のHfCst、を用いて製造さ れた。小割合のジルコニウムを含有している触媒 を用いて製造された重合体と比較した場合には中 性形の純粋なHi触媒を用いて製造された焦合体 の分子貴分布において差異が見られる。これに関 すると、カチオン性の混合触媒は純粋な触媒系に より製造されたものより広い分子量分布を有する 重合体を生成することが予期できる。

方法 C に関すると、 5 . 0 0 g (0 . 0 1 8 M)の 優換されたシクロペンタジエニル配位子を不済性

特閒平3-179006 (12)

雰囲気下で60mgの高留された丁HF中に溶解さ せた。10分間にわたり0℃に冷却した後に、1 8 m2の 2 . 5 M n - ブチルリチウム疳液(ヘキサ ン中、0.044M)を1時間にわたり満々抵加 した。生じたピンク色の溶液を室温に破めそして 合計2時間にわたり批拌した。治謀を真空管上で 験去してジリチオ塩のピンク色の固体を与え、そ れを150mgの乾燥しているガス抜きされたペン タンを用いて3回洗浄した。表存している極美色 の固体を真空下で2時間にわたり乾燥し、宝温に おいて50mgの蒸留されたトルエン中に再路解さ せ、そして赤色砕波を−77℃に冷却した。反応 フラスコを室温に暖め、そして14時間撹拌した。 4.2 g 0 Z r C 0.(0.0 1 8 M) 0 5 0 m10 + 2 エン中スラリーを加え、さらに4部分の100m のトルエンを使用して全てのZェC島を反応フラ スコ中に洗い流した。−77℃において1時間提 枠した後に、耐能を二重末幅針を介して除去して、 **透明な赤色の維度を与え、フィルター上には白色** のゴム状資産が残った。溶媒を進波から除去して

色固体を50mgの吸かいトルエン中に再換解させた。50mgのペンタンを返加しそして-20℃に冷却すると、1.75gの黄色集体(94%収率)が生じた。

第二の工程では、2 8 ミリモルの塩化メチルマ グネシウム(THF中 3 . 0 M溶液)を上記の方法 Bで製造された− 7 8 ℃の

i Pr [Cp-1-Flu] 2r Ca₂(6.15g、
l 4 ミリモル)の塩化メチレン(150m4)中スラ
リーに摘々版加した。冷たかパッチをフラスコか
ら取り出し、そして重温に暖めた後に撹拌を1時
関続けた。溶媒を真空中で除去し、そして黄色の
残液をトルエン/ペンタン混合物(50/50、
l 50ma)を用いて抽出し、10maに過縮し、そして0℃に冷却して、1.5gの黄色の
i Pr [Cp-1-Flu] 2r(CH₃);を与えた。 婚体を濾過し、そして10maa部分の冷たいペンタンで2回洗浄した。さらに2.0gの

i Pr (Cp-1-Flu]Zr(CH3): *

MgCg.混合物から100x4のトルエンを用いて

赤色粉末(4.9 l g、0.0 l l M、62%)を 与え、それを真空乾燥しそして乾燥している脱酸 変化されたアルゴンの下で貯蔵した。

線体を、最少量の蒸留された C H 2 C R 2 中に溶解させそして微調フリットを通して濾過することにより、再結晶化させた。等量のヘキサンを加えそしてー?? での明るい赤色容波を機構して赤色結晶を与え、それを溶媒のカニューレ除去および真空乾燥により集めた。

iPr{Cp-l-Flu]Zr(CH₁)₁の合成では、二種の工程が使用された。第一の工程では 個腕、満下編斗および磁気提件体を備えた丸底フ クスコ中に含まれている 1 0 0 m4のジェチルエー テル中に2gの上記の方法Bで製造された iPr{Cp-l-Flu}ZrC4₂を懸得させた。 2当量の塩化メチルマグネシウム(3・lm4、TH F中3M治波)を満々緩加した。冷たいパッチを 取り飲き、そしてフラスコを変温に暖めた。塩化 マグネシウムの濾過後に、明るい黄色のエーテル 密密が得られた。エーテルを高発させ、そして黄

独出すると、6.7gの不溶性の白色粉末が致り、 それはMgCa。-2THFであると推定された。 収率はZrを基にして62%であった。1H N MR (CD2Ca2、5.32ppm): d(2H) 8.14; d(2H)7.67; t(2H)7.36; t(2H)6.25; d(2H)5.55; S(6H)2. 09;8(6H)-1.63。

上記の如く、中性メタロセン類を本発明で有用なカチオン系のメタロセン触媒に転化させるための好選難様は中性メタロセン類とトリフェニルカルベニウムボロネートとの反応を含んでいる。 好遊な反応物はトリフェニルカルベニウムテトラキス(ペンタフルオルフェニル)ポロネートである。下記の実施例は、本発明に従うポリプロピレンの製造で使用される健々のブリッジされたカチオン性のメタロセン触媒を説明するものである。

実施例し

120gのトリフェニルカルベニウムテトクキス(ベンタフルオルフェニル)ポロネートを10-20m4のトルエン中に治解させた。80mgの

待周平3-179006 (13)

i Pr(Cp-1-Flu)ZrMe *と略されているイソプロピリデン(シクロペンタジエニルー1-フルオレニル)ジルコニウムジメチルを10-20 **2のトルエン中に溶解させた。2 種の溶液を室温で5 分間にわたり一緒に混合した。

反応温度を70℃に設定し、そして1リットルのプロピレンを反応器中にポンプで加えた。 触媒混合物を50m2のステンレス鋼ポンペに加えた。200m2のプロピレンをポンペを通して反応器中にポンプで加えた。反応器の内容物を10分間提择した。反応器温度は100℃以上に上昇した。未反応のプロピレンを反応器から排気した。

反応生成物をアセトンで洗浄しそして真空下で 乾燥した。重合体を重量測定しそして融点に関し て分析した。融点は示差定査熱量計(DSC)か ら誘導された。

実施例2

50mgのトリフェニルカルベニウムテトラキス(ペンタフルオルフェニル)ポロネート、40mgのイソプロピリデン(シクロベンタジェニル

パークレーブ反応器に加えた。反応器温度を70 でに設定し、そして1.5リットルのプロピレン を反応器に加えた。混合物を1200ァpmで1 0分間批拌した。

100mgのトリフェニルカルベニウムテトラキス(ベンタフルオルフェニル)ボロネートを10-20mlのトルエン中に疳解させた。60mgのiPr(Cp-1-Flu)ZrMezを10-20mlのトルエン中に疳解させた。2種の溶液を室凸で5分間にわたり一緒に混合した。

放媒混合物を50m2のステンレス鋼ポンベに加えた。200m2のプロピレンをポンベを通して反応器中にポンプで加えた。反応器の内容物を1時間提择した。未反応のプロピレンを反応器から排気した。

反応生成物をアセトンで洗浄しそして真空下で 乾燥した。重合体を重量測定しそして融点に関し て分析した。融点は示差定査熱量計(DSC)か ら誘導された。結果を表Ⅰに示す。

実施 例 6

- 1 - フルオレニル)ジルコニウムジメチル、および 6 0 分間の実験時間を用いて、実施例1の工程を繰り返した。

実施例3

60mgのトリフェニルカルベニウムテトラキス(ペンタフルオルフェニル)ポロネート、40mgのイソプロピリデン(シクロベンタジエニルー1ーフルオレニル)ジルコニウムジメチル、80℃の反応器異度および60分間の実験時間を用いて、実施例1の工程を繰り返した。

実施 例 4

100mgのトリフェニルカルベニウムテトラキス(ベンタフルオルフェニル)ポロネートおよび60mgのiPr(Cp-1-Flu)2rMezを用いて、実施例1の工程を繰り返した。反応器温度を70℃に設定した。反応器の内容物を1時間にわたり批件した。結果を表1に示す。

実施例5

0.16ミリモルのトリメチルアルミニウム (T MA) も 2 mdのトルエン中に狩解させそしてジッ

0.48ミリモルのトリメチルアルミニウム (TMA)、100mgのトリフェニルカルベニウムテトラキス(ベンタフルオルフェニル)ポロネートおよび60mgの

i P r (C p - l - F l u) Z r M e zを用いて、 実施例 5 の工程を繰り返した。結果を表しに示す。 宇宙例 7

0.16ミリモルのトリメチルアルミニウム (TMA)、60mgのトリフェニルカルベニウムテトラキス(ベンタフルオルフェニル)ポロネートおよび20mgの

iPr(Cp-l-Flu)ZrMeiを用いて、 実施例5の工程を繰り返した。反応器の内容物を l時間にわたり撹拌した。結果を表しに示す。 実施例8

0.16ミリモルのトリメチルアルミニウム (TMA)を2m4のトルエン中に容解させそしてジッ・パークレープ反応器に加えた。反応器温度を70でに設定し、そして1.5リットルのプロピレンを反応器に加えた。混合物を1200rpmで1

特別平3-179006 (14)

. 0 分間撹拌した。

4 6 m g のトリス(ペンタフルオルフェニル)ポロンを10-20 m gのトルエン中に溶解させた。
3 5 m g の i P r (C p - 1 - F 1 u) 2 r M e :
を10-20 m g のトルエン中に溶解させた。 2 種のお歌を室屋で5分間にわたり一緒に配合した。

触媒混合物を50m4のステンレス側ボンベに加えた。200m4のプロピレンをボンベを通して反応器中にポンプで加えた。反応器の内容物を30分間提件した。未反応のプロピレンを反応器から排気した。

反応生成物をアセトンで洗浄しそして真空下で 乾燥した。重合体を重量測定しそして融点に関し て分析した。融点は示差を査熱量計(DSC)か ら誘導された。結果を表】に示す。

実施例9

0.33ミリモルのトリエチルアルミニウム (TEA1)、78.6mgのトリス(ペンタフルオルフェニル)ポロンむよび 60mgの
i Pr(Cp-1-Flu)ZrMelを用いて、

i Pr(Cp-l-Flu)2rMe を用いて、 実施例8の工程を繰り返した。反応器の内容物を 30分間批拌した。結果を表1に示す。

実施例13

0.10ミリモルのトリエチルアルミニウム (TEA!)、46mgのトリス(ベンタフルオルフェニル)ポロンおよび35mgの
iPr(Cp-1-Flu)ZrMe,を用いて、 実施例8の工程を繰り返した。反応器の内容物を 30分間批拌した。結果を表しに示す。 実施例14

0.16ミリモルのトリエチルアルミニウム (TEA1)、46mgのトリス(ベンタフルオルフェニル)ポロンおよび 15mgの
i Pr(Cp-1-Flu)2rMezを用いて、
実施例8の工程を繰り返した。反応器の内容物を
30分間批拌した。結果を費1に示す。

実施例 8 の工程を繰り返した。反応器の内容物を3 0 分間撹拌した。結果を表 I に示す。

実施例10

0.33ミリモルのトリエチルアルミニウム (TEA1)、27mgのトリス(ベンタフルオルフェニル)ポロンおよび20mgの
iPr(Cp-1-Flu)ZrMeiを用いて、

実施例8の工程を繰り返した。反応器の内容物を 30分間批拌した。結果を表した示す。

実施例 1 1

0.33ミリモルのトリエチルアルミニウム (TEA1)、46mgのトリス(ベンタフルオルフェニル)ポロンおよび35mgの
i Pr(Cp-1-Flu)ZrMe:を用いて、

実施例8の工程を繰り返した。反応器の内容物を 30分間投持した。結果を楽しに示す。

実施偶12

0.16ミリモルのトリエチルアルミニウム (TEA1)、46mgのトリス(ペンタフルオルフェニル)ポロンおよび35mgの

表 I iPr(Cp-1-Flu)ZrNe; [Ph₃C][BPh+4] アルミニウム 実験時間 アルキル

_	μモル(mg)	μ ₹ Α (mg)	ミリ:	モル	<u></u>	
1.	204(80)	130(120)		0	5	
2.	102(40)	65(60)		0	60	
3.	102(40)	55(60)		0	60	
4.	154(60)	109(100)		0	60	
5.	154(60)	109(100)	TNA	0.16	60	
6.	154(60)	109(100)		0.48	60	
7.	51(20).	65(60)		0.16	60	
		B(C.F.).				
8.	89.5(35)	89-6(46)	THA	0.16	30	
9.	153(60)	153(78.6)	TEAL	0.33	30	
10-	51.2(20)	52.73(27)		0.33	30	
11.	89.5(35)	89.8(46)		0.33	30	
12.	89.5(35)	89.8(46)		0.16	30	
13.	89.5(35)	89.8(46)		0.10	30	
14.	38.4(15)	89.8(46)		0.16	30	

特期平3-179006 (15)

金合温度 収率 融点

_	*	8_	<u> </u>	
1.	70	224	115	
2.	70	186	119	
3.	80	2	80	
4.	70	51	-	
5.	70	284	116	
6.	70	268	117	
7.	70	156	116	
8.	70	167		
9.	70	123		
10.	70	7	110	
11.	70	110	123	
12.	70	168	105	
13.	70	5	105	
14.	70	58		

ことからなる、エチレン系不飽和単量体から誘導 される重合体鎖をシンジオタクチック成長させる 方法。

2.該選移金属原子がチダン、ジルコニウムまた はハフニウム原子である、上記1の方法。

3.設エチレン系不飽和単量体がプロピレンである、上記2の方法。

4. 該重合反応を、10以下のAd/Me モル比を 与えるような水準にアルミノキサン濃度が保たれ ているような条件下で実施する、上記3の方法。 5. 該重合方法を追加量のアルミノキサンの不存 在下で実施する、上記4の方法。

6. (a) 式:

[R*(CpRn)(CpR'm)MeQk]*[P]*
[式中、

各Cpはシクロペンタジエニルまたは置換されたシクロペンタジエニル環であり、

各Rは同一もしくは異なっておりそして炭素 数が1-20の炭化水素基であり、

各R'は同一もしくは異なっておりそして炭

本発明の主なる特徴および態様は以下のとおり である。

1.(a) 不均衡なメタロセンカチオンおよび該 メタロセンカチオン用の安定な非配位性の対アニ オンを有しており、該メタロセンカチオンは正に 荷載されている配位性の遷移金属原子と連結して いる立体的に異なる環構造を有するカチオン性の メタロセン配位子により特徴づけられており、数 退機造の一方は歴典されたもしくは未復換のシク ロベンタジェニル環でありそして該環構造の他方 は該第一のシクロペンタジエニル基とは立体的に 異なる磁換されたシクロペンタジエニル基であり、 そして畝シクロペンタジェニル蓝の両者は畝環の 回転を防止ために該配位性の金属原子に関して立 体固定的関係にある、メタロセン無媒を準備し、 (b) 散放媒を重合反応区域において炭素数が3 以上であるかまたは置换されたビニル化合物であ るエチレン系不飽和単量体と接触させそして譲反 応区域を重合条件下に保って該単量体のシンジオ 特異的重合を起こす

素数が1-20の炭化水素基であり、且つ (CpR'm)が(CpRn)と立体的に異なる ように選択され、

R "は触媒に立体固定性を与えるためのCp 環類の間の構造的ブリッジであり、

Me は 元素の 周 期 体 表 の 4 b 、 5 b 、 また は 6 b 族 金 鷗 で あり 、

各Qは炭素数が1-20のヒドロカルビル基 であるかまたはハロゲンであり、

Pは安定な非配位性のアニオンであり、

nは0-4であり、mは1-4であり、kは 0-2である1

により特徴づけられているメタロセン放媒を準備 し、

(b) 数触媒を重合反応区域において炭素数が3 以上であるかまたは酸換されたビニル化合物であ るエチレン系不飽和単量体と接触させそして数反 応区域を取合条件下に保って該単量体のシンジオ 特異的蛋合を起こす

ことからなる、エチレン系不飽和単量体から誘導

特閒平3-179006(16)

される重合体額をシンジオタクチック成長させる 方法。

7.Meがチタン、ジルコニウムまたはハフニウムでありそしてkが1である、上記6の方法。 8.Qがメチル英である、上記7の方法。

9. 該エチレン系不飽和単量体が C , + 炭化水溶で ある、上記 6 の方法。

10.設エチレン系不飽和単量体がビニル芳香族化合物である、上記7の方法。

11. 該ビニル芳香族化合物がスチレンである、 上記10の方法。

12.該エチレン系不飽和単量体が置換されたビニル化合物である、上記6の方法。

13.該置換されたビニル化合物が塩化ビニルである、上記12の方法。

1 4.版エチレン系不飽和単量体が C s+ アルファ オレフィンである、上配 6 の方法。

15.(a) 式:

と接触させそして該反応区域を重合条件下に保ってシンジオタクチックポリプロピレンを製造することからなる、シンジオタクチックポリプロピレンの製造方法。

16.財政合反応を、10以下のAg/Meモル比を与えるような水準にアルミノキサン濃度が保たれているような条件下で実施する、上記15の方法。

17.該重合方法を追加量のアルミノキサンの不存在下で実施する、上記16の方法。

18.不均衡なメタロセンカチオンおよび該メタロセンカチオン用の安定な非配位性の対アニオンからなっており、該メタロセンカチオンは正にであるなっており、該メタロセンカチオンはでの運移金銭菓子と連結している立体的に異なる環境意を有するカチオン性のメタロセン配位子により特徴づけられており、該環構の一方は置換されたもしくは未配換のやりに、サインタジェニル基とは立体的に異なる置換されたシクロベンタジェニル基であり、

各Cpはシクロペンタジェニルまたは置換されたシクロペンタジェニル環であり、

各Rは同一もしくは異なっておりそして炭素 数が1~20の炭化水素基であり、

各 R 'は同一もしくは異なっておりそして世 素数が 1 - 2 0 の炭化水来基であり、且つ (C p R 'm)が(C p R n)と立体的に異なる ように選択され、

R は無難に立体固定性を与えるためのCp 環類の間の構造的ブリッジであり、

Meは元素の周期年表の4b、5b、または 6b族金属であり、

各Qは炭素数が1-20の炭化水素基である かまたはハロゲンであり、

Pは安定な非配位性のアニオンであり、

n は 0 - 4 であり、 m は i - 4 であり、 k は 0 - 2 であるi

により特徴づけられているメタロセン触媒を単微 L

(b) 放放媒を重合反応区域においてプロピレン

そして該シクロペンタジェニル基の両者は該環の 回転を防止ために該配位性の金属原子に関して立 体固定的関係にある、重合体額のシンジオタクチッ ク皮長で使用するためのメタロセン放媒。

19. 独立体固定的関係が散シクロペンタジェニル基の間に伸びている構造的なブリッジにより与 えられている、上記18の触媒。

20.不均衡なメタロセンカチオンおよび該メタロセンカチオン用の安定な非配位性の対アニオンからなっており、 酸メタロセンカチオンが 次:

[R*(CpRn)(CpR'm)MeQk]*[P]-[式中、

各 C p はシクロペンタジエニルまたは置換されたシクロペンタジエニル環であり、

各Rは同一もしくは異なっておりそして炭素 数が1-20の炭化水素基であり、

各 R 'は 阿 ー も し く は 異 な っ て お り そ し て 世 素 数 が 1 ー 2 0 の 炭 化 水 素 基 で あ り 、 且 つ (C p R ' m) が (C p R n) と 立 体 的 に 異 な る

特別平3-179006 (17)

ように選択され、

R"は触媒に立体固定性を与えるための C p 環類の間の構造的ブリッジであり、

Me は元素の周期本表の4 b、5 b、または 6 b 族金属であり、

各Qは炭素数が1-20のヒドロカルビル基 であるかまたはハロゲンであり、

Pは安定な非配位性のアニオンであり、

nは0-4であり、mは1-4であり、kは0-2である}

により特徴づけられている、重合体額のシンジオ タクチック成長で使用するためのメタロセン触媒。 21.Meがチタン、ジルコニウムまたはハフニ ウムでありそしてよが1である、上記20の触媒。 22.該遷移金属がチタン、ジルコニウムまたは ハフニウムである、上記20の触媒。

23.(CpR'm)がフルオレニルまたはインデニル基を形成するようにR'mが選択される、上記20の触媒。

2 4 . R *が炭素数が1 - 4のアルキレン基、ケイ

家ヒドロカルビル基、ゲルマニウムヒドロカルビル基、焼ヒドロカルビル基、窒素ヒドロカルビル基、 窓案ヒドロカルビル 基、ホウ素ヒドロカルビル基、およびアルミニウムヒドロカルビル基からなる群から選択される、 上記 2 0 の触媒。

25.Qがメチル茲である、上記24の触媒。

26.(CpR'm)がフルオレニルまたはインデニル基を形成するようにR'mが選択される、上記25の触媒。

27.R*(CμRn)(CpR'm)がイソプロピリテン(シクロペンタジエニルー1ーフルオレニル) 基である、上記26の触媒。

特許出願人 フイナ・テクノロジー・インコーホ レーテツド

代 選 人 弁理士 小田島 平 古

